入射器の現状

概要

2015年1~3月には、PF Ring 及び PF-AR の放射光施設 への電子入射運転や低速陽電子施設のユーザ向けビーム運 転は行われなかった。この停止期間を有効に利用すること もあり、当初は限定的な入射器単独試験運転が予定されて いたが、4月からの年度に向けた準備作業に専念すること とした。特に、新規開発の低エミッタンス RF 電子銃の補 完として、陽電子発生向けの熱電子銃の試験も計画してお り、その準備作業を進めている。さらに、陽電子発生装置 の運用に向けた、最適化の改造を進めている。入射器下流 部においては、4月13日から始まる PF Ring への電子入 射に備えている。

陽電子発生装置の最適化

入射器棟内1セクタ部に設置した SuperKEKB 向け陽電 子発生装置については,KEKB に比べて,4 倍強の電流増 強(4 nC/バンチ,100 バンチ/秒)と 3.5 GeV から4 GeV へのエネルギー増強が求められる。エネルギーを得るため, 陽電子の加速ユニットを増やす必要があり,陽電子発生の ためのタングステン標的位置を40 m上流に移動した。一





図1 陽電子発生装置(上)と,その上に設置された遮蔽(下)。 現在の遮蔽は鉄 20 cm。

次電子のエネルギーがその分下がり,陽電子発生効率が下 がってしまうが,誘導による強磁場を作るフラックス・コ ンセントレータと新設計の大口径の加速管や,より長い連 続ソレノイドと連続四重極電磁石によって,陽電子捕獲効 率を向上させる。

2014 年の 6 月には,新しい装置のもとで陽電子の発生 を確認することができたが,電力などが制限のある条件下 での試験であったので,今年度はそれぞれの装置の電場や 磁場,それに対応する冷却水などを設計値に近づけるべく 増強し,装置の運転パラメータの最適化を行う必要がある。

また,増大する地上方向への放射線を制御するために, 陽電子標的の上方に遮蔽を追加する必要がある(図1)。 今回の1~3月の停止期間中に設置した遮蔽は20 cm の鉄 であるが,徐々に追加して,シミュレーション結果とそれ ぞれ比較することにより,より正確な放射線制御を行うこ とを考えている。また,それぞれの段階で,必要な放射線 発生装置の申請と施設検査を行う予定である。まず,夏に 向けては200 nAの一次電子の申請を行っている。

熱電子銃の再配置

SuperKEKB 計画に向けた低エミッタンスで大強度の電子の発生のためには, RF 電子銃を使用する予定であるが, 陽電子発生のための一次電子としては,低エミッタンスで ある必要はなく,熱電子銃の利用も視野に入れている。し かし,電子銃の設置空間が狭く,これまで RF 電子銃と熱 電子銃を両立させる装置配置を決めかねていた。そこで, 今回の1~3月の停止期間を利用して追加工事を行い,RF 電子銃の後方に温存されていた熱電子銃を75 cm 上方に移 動させ,双方のビームを偏向電磁石で合流させることにし た(図 2)。



図2 電子銃部再配置の側面図(上)と鳥瞰図。ビームラインの 下段が RF 電子銃,上段が上方に移動した熱電子銃。

RF 電子銃を用いて, SuperKEKB 用電子, 陽電子発生用 大電流一次電子, PF・PF-AR 入射用電子など, 性質の異 なる電子ビームを全て発生させることも可能である。しか し,大電流電子ビームについては,低エミッタンスビーム を利用すると,装置を破壊しないようにするための安全装 置を多重に確実に動作させる必要があるなど,機構が複雑 になる。上の電子銃の再配置により,大電流電子や PF・ PF-AR 用電子は熱電子銃で発生させるなど,双方を有効 に利用できる可能性が拡がる。

Bファクトリ計画の評価委員会と RF 電子銃の評価委員会

毎年開催されている SuperKEKB B ファクトリ計画の 評価委員会が,今年は2月23日から3日間開催された。 KEKB の評価委員会から数えて20回目となった。長きに わたり委員長を務めていただいた Jefferson Lab の Hutton 氏は今回で委員長を退任されることとなった。Hutton 氏に は様々な形で計画を助けていただき感謝を表したい。当初 から外部委員はほぼ全員海外の研究所から招いており,今 回も世界の先端研究を続ける委員から,リングコミッショ ニングに向けたこの時期に貴重な助言をいただいた。2日 間の報告のうち入射器関係では,アライメント,電子銃, 陽電子発生,コミッショニング,などの最近の進捗を報告 した。具体的には,アライメントに関しては震災の復旧と 長基線に対する 0.2 mm 程度の測定精度の確立,電子銃に





図3 RF 電子銃の評価委員会での現場視察(上)や委員会の様子(下)。

ついては QTWSC 型 RF 電子銃空洞の成功や電子銃の再配 置,陽電子発生に関しては新規の発生装置からの初めての 陽電子の捕獲と加速,などについて評価を受けた。

これに先立つ週には RF 電子銃の評価委員会を開催し た。電子入射器においては SuperKEKB 計画に向けた低工 ミッタンスで大強度の電子(5 nC/バンチ, 100 バンチ / 秒, 20 mm·mrad, ΔE 0.1%)の入射のために, 大電流 RF 電子 銃の開発を進めている。この評価をしていただくために, OIST の新竹 積氏に委員長にお願いし,7系の本田洋介 氏, SLAC の Gilevich 氏, JLab の Poelker 氏に委員をお願 いして、評価をいただいた。現場での議論にできるだけ長 い時間を割り当て、会議室での議論と合わせて、理解を深 めることができた(図 3)。RF 空洞と光陰極の開発をほぼ 終えているが、大電流・小エネルギー分散のビームを発生 するための平坦な時間構造を持つレーザーの開発を継続し ている状態である。この点について,まずは, SuperKEKB の Phase-II 時期のバンチあたり 2nC のビームに集中して開 発を行うように提案を受け、現在その方向に開発資源を移 している。

新年度の入射器系

大沢 哲氏と設楽哲夫氏が3月末に定年を迎えられた。 長年の入射器や加速器施設への多大な貢献について感謝を 表したい。お二方にはこれまでの機構への貢献の大きさか ら,名誉教授の称号が贈られた。大沢氏には,4月からも 入射器の熱電子銃利用や,ビームコミッショニング,小規 模計画の電子源などにご協力をいただく予定である。設楽 氏はこれまでの経験を活かされ,研究支援戦略推進部に異 動される。制御グループの一宮亮氏は IFMIF/EVEDA 計画 に異動された。また,新人として,加速管グループに榎本 嘉範氏,制御グループには清宮裕史氏がそれぞれ加わった。 さらに,峠 暢一氏が運転管理グループに,舟橋義聖氏が 加速管グループに異動された。それぞれの方々の加入が, 放射光のユーザ実験向け入射と SuperKEKB の入射開始に 大きな戦力となると期待している。

概要

2015 年 4 月には, PF Ring 放射光施設への電子入射運転 や低速陽電子施設の調整運転が行われた。上流部において は,新規開発の RF 電子銃の補完として,陽電子発生用一 次電子に使用する熱電子銃の再配置作業を進め,放射線施 設検査にも合格した。

電子入射器とアライメント

入射器の SuperKEKB に向けた改造においては,電子・ 陽電子の4倍強の電流増強と横方向と縦方向のビーム拡が りの縮小(エミッタンス 20 mm·mrad とエネルギー拡がり 0.1%)が重要な目標となっている。それぞれの間には強 い関係があり,さらにビーム・シミュレーションによれば, 入射器全体のアライメント精度が 0.3 mm で,10 m 程度の 短い区間での精度 0.1 mm が達成されていると,目標の横 方向エミッタンスの達成が可能であることがわかってきた。

アライメントを実現するためには、まず精密な測定が必 要となるが、SuperKEKB 向けの改造を始めた頃は、その 達成方法に困難が見つかり、さらに震災により床の固定が 破壊され、10 mm も機器が移動してしまった。実際、測 定精度を上げるために良く使用される三角測量は、狭いト ンネルの中で長い直線方向には精度が上がらない。当初は、 複数の方法の測定で数 mm の食い違いが観測されること もあったが、多数の試験測定結果を比較検討することによ りアライメントの方針を議論し、まずは、30 mm ほどの太 さのレーザー光を 500 m の真空ダクト中に通して入射器全 体の測定を行い、狭い範囲についてはレーザートラッカー による三角測量を行うことにした。また、精密変位計、水 管傾斜計、剛体棒による方法も補助的に組み合わせて、精 度の確認に使用している。

2014 年夏には図 1 に示すような 500 m にわたる測定に



図1 C セクタから 5 セクタの約 500 m 区間の 2014 年夏季作業 でのアライメント測定。震災後初めての全体にわたる作業。 横軸は検出器の番号で,ほぼ上流からの距離に相当。縦軸 は信号電圧で,横方向の位置のずれに相当するが,検出器 0番,120番付近で 0.5 mm/V,60番付近で 0.25 mm/V 程度。 青点が水平方向,赤点が垂直方向の情報。

より,震災後初めて入射器全体にわたるアライメントが行われた。さらに,測定・調整を夏季停止期間に複数回行った結果を図2に示す。仕様の倍程度の0.2 mm までの直線性が得られる見通しは立ったと考えている。

さらに,2015 年冬に一部の架台について震災復旧の最 後の交換が行なわれ,アライメント作業とその検証が行わ れた。その結果,短期間であれば目標とするアライメント が達成できる可能性が高まってきており,当面のビーム特 性が得られる自信は深めている。しかし,図3のように半 年では2mm近い機器の移動も観測されており,予想され ていたことではあるが,数年後に達成すべき大電流・低エ ミッタンスビームを得るためには,ビームを使った軌道補 正を中心にエミッタンスの管理を行う必要がある。また, 遠隔・自動のアライメント測定・調整機構の導入が必要と 考えられ,設計開発を進めているところである。



図2 前の図と同じ調整・測定を7月上旬から9月下旬まで複数 回行った結果。



図3 2014年7月から2015年1月までの半年間,複数回行った 垂直方向相対変位測定。

熱電子銃の再コミッショニングと施設検査

SuperKEKB 計画に向けた低エミッタンスで大強度の電 子の発生のためには, RF 電子銃を使用する予定であるが, 前回報告したように, 陽電子発生のための一次電子として は, 熱電子銃の利用も視野に入れており, RF 電子銃の後 方に温存されていた熱電子銃を 75 cm 上方に移動させ, 双 方のビームを偏向電磁石で合流させることにした。電子銃 の再配置により, 大電流電子や PF・PF-AR 用電子は熱電 子銃で発生させるなど, 双方を有効に利用できる可能性が 拡がる。新規架台・支柱を制作し, 電磁石や加速管・空洞 は再利用して 6 月初めに作業を終えることができた (図 4, 5)。



図4 (a) 地上ギャラリでの2つのサブハーモニックバンチャ用 と大電力Sバンド用のマイクロ波源の再配置。(b) 地下ト ンネルでの加速機器の一時撤去と架台の修復・構築。(c)RF 電子銃用ビームラインの再構築と熱電子銃ビームライン用 の支柱の構築。(d) 新規架台を設置し,75 cm 引き上げた熱 電子銃。遮蔽は未設置。(e)200 kV 高電圧ステーションのあ る電子銃室から見た熱電子銃。手前は長基線アライメント レーザ。(f) 構築の進む RF 電子銃と熱電子銃の2つのビー ムラインの合流部。電磁石は再利用。



図 5 電子銃部再配置作業終盤,ビームラインの上段が上方に移 動した熱電子銃,下段が RF 電子銃。



図6 マルチパクタリングの発生を乗り越え,正常なマイクロ波 波形を得たサブハーモニックバンチャ空胴。



図7 さまざまなビーム条件で放射線測定が繰り返された。

熱電子銃は5年間休止状態であったので,以前の加速電 Eに回復するまで放電等も予想されたが,立ち上げコンデ ィショニングを行うソフトウェアを用意して,準備を整え ていたところ,期待どおりの時間で立ち上げることができ た(図 6)。

低電流ビームを用いて,それぞれの加速機器の動作確認 やイベント・タイミング制御システムの調整,そして,ス トリップライン・ビーム位置モニタ,横方向ビーム形状測 定用のワイヤスキャナ,縦方向ビーム測定用ストリークカ メラなどの較正を進めた。これらの結果を用いて,ビーム 電流を徐々に上げながら,ビームバンチング用の4つの加 速空洞の調整を繰り返したところ,徐々に期待されるビー ムが得られるようになってきた。また並行して,今後の電 流増強時の放射線遮蔽の設計に必要となる放射線の測定も 繰り返された(図7)。

まだ下流部のビーム調整は充分ではないが,600 m の入 射器の終端まで,バンチ当たり約 2 nC の電子ビームが導 かれている(図 8)。この場合には,電子ビームは #15 ユ ニットにある陽電子生成装置の標的脇の 2 mm の孔を通し て加速される。まだ全ての加速機器が揃っていないが,エ ネルギーは 7 GeV を超えている。

さらに,電子ビームを陽電子生成装置の標的に一次電子 を導くと,陽電子が生成され,ダンピングリング接続部の LTR のビームダンプに導かれた(図9)。今期は,陽電子 捕獲効率を向上させるためのフラックス・コンセントレー タの電源を接続していないので,陽電子変換効率は高くな



図8 入射器の終端まで導かれた電子ビーム。プロットは上段か らビームの水平位置,垂直位置,及び電荷で,横軸は電子 銃からの距離。まだビーム調整が充分ではない。



図9 入射器の LTR ダンプまで導かれた陽電子ビーム。電荷プ ロットの縦軸は標的前の電子と標的後の陽電子で変えてあ る。 い。また、ソレノイド他のパラメータの調整もまだ充分で はない。

これらのビームを用いて,放射線管理について,6月23 日に機構内主任者検査,7月1日には施設検査を受け,合 格通知を受け取った。これによって,陽電子標的上200 nAの電子ビーム,LTR ダンプには50 nAの陽電子ビーム を導く許可を取得した。放射線科学センターのみなさまに は,特に陽電子標的の遮蔽の最適化に多大な時間を割いて いただき,感謝を表したい。

昨年度の入射器運転統計

2014 年度の運転統計によると,総運転時間は 3448 時間 で前年度比 – 35% であったが,この減少については予算 の配分によるものであった。故障率は 0.90% で前年度比 +0.47 ポイントであった。故障率が上昇していることにつ いては注視しているが,SuperKEKB の試験運転が本格化 していることが原因と考えられ,過去と比較して良好な 値である。この値は入射器自体の故障を表しており,PF・ PF-AR 入射に使用していない機器の故障や予備装置を使 用した時間も含まれているため,全てが実際の入射へ影響 したわけではない。近年の運転統計は表1のとおりである。

	運転時間	運転達成時間	延故障時間		延故障回数		平均故障間隔時間 (MTBF)		平均故障時間 (MTTR)		故障率
	x (時間)	y (時間)	x-y (時間)		Z		x/z (分)		(x-y)/z(分)		故障/x(%)
			故障	RF Trip	故障	RF Trip	故障	RF Trip	故障	RF Trip	
1999年度	7,297	6,499	537	261	1,888	69,994	232	6	17	0.22	7.36
2000年度	7,203	6,577	466	160	2,401	39,380	180	11	12	0.24	6.47
2001年度	7,239	6,839	310	90	1,304	21,420	333	20	14	0.25	4.28
2002年度	7,086	6,813	205	68	1,424	17,372	299	24	9	0.23	2.89
2003年度	6,815	6,500	253	62	2,259	17,462	181	23	7	0.21	3.71
2004年度	7,117	6,936	129	52	2,323	12,956	184	33	3	0.24	1.81
2005年度	6,988	6,846	86	56	1,752	12,467	239	34	3	0.27	1.23
2006年度	6,927	6,777	95	55	1,665	13,064	250	32	3	0.25	1.37
2007年度	6,322	6,148	120	54	1,914	12,684	198	30	4	0.26	1.90
2008年度	6,556	6,390	117	49	1,536	11,228	256	35	5	0.26	1.78
2009年度	6,362	6,193	108	61	1,316	13,443	290	28	5	0.27	1.70
2010年度	5,847	5,721	89	37	1,027	8,079	342	43	5	0.27	1.52
2011年度	5,492	5,301	58	133	766	38,258	430	9	5	0.21	1.06
2012年度	5,331	5,191	69	71	859	14,893	372	21	5	0.29	1.29
2013年度	5,315	5,172	23	120	1,127	22,135	283	14	1	0.33	0.43
2014年度	3,448	3,235	31	182	1,243	30,583	166	7	1	0.36	0.90

表1 近年の入射器の運転統計

概要

2015 年 6 月末まで順調に PF Ring 及び PF-AR 放射光施 設への電子入射運転や低速陽電子施設の運転が行われた。 上流部においては,新規開発の RF 電子銃の補完として, 主に陽電子発生用一次電子に使用する熱電子銃の放射線施 設検査合格の後,再コミッショニングを進めた。

また,夏期停止期間は、2016年2月に迫った SuperKEKB入射前の最後の長期停止期間として,建設作 業が行われた。特に,大電流運転に備えて,既に報告した 陽電子発生部の遮蔽の増強や,電子銃部,ビーム・コリメ ータ部の遮蔽の増強に時間が割かれた。

9月24日からは予定通り秋の立ち上げを行い,10月13日からは PF の入射も始まった。その直前のビーム調整予備日の休日を利用して,以下のチャネリング・ハイブリッド陽電子生成実験も行われた。

チャネリング・ハイブリッド陽電子生成実験

単結晶物質の結晶軸の方向に粒子ビームを入射すると, 周期的な原子の作る電場によって,非結晶物質とは異なる 粒子の挙動が観測される。これをチャネリングと呼ぶこと があるが,同時にそれらの相互作用により,周期的な原子 配置をアンジュレータとするようなチャネリング放射光が 図1のように発生する。例えば,物質に高エネルギーの電 子を入射すると制動放射ガンマ線が発生するが,薄い単結 晶を用いると,制動放射の数倍のチャネリング放射が発生 する。このチャネリング放射を用いて対生成による陽電子 発生をさせると,図2に示すように制動放射に比べ数倍の 増強を観測することができる。

入射器においてはこれまでいくつかの目的で,チャネ リング放射光の実験が行われている。1990年ごろには, 陽電子を入射粒子とするチャネリングの観測に成功した。 1990年代後半からは東京大学原子核研究所での予備実験



図1 単結晶中に入射した粒子の挙動と伴って発生するチャネリ ング放射。





図2 薄い単結晶標的(1mmのタングステン)を用いた場合に、 入射電子角度を走査して、生成したガンマ線から対生成された陽電子を測定した、典型的なロッキングカーブ。裾野はチャネリングが起こらず制動放射のみで、ピークはチャネリングの効果を観測している。

の結果を踏まえた上で,KEKBの陽電子生成効率を向上さ せることを狙って,単結晶標的の種類や厚さの最適化の実 験を行ってきた。チャネリング効果自体は,例えば,高エ ネルギー粒子を大型の電磁石を用いずに曲げることができ るために,素粒子実験などで利用されることもあり,その 観点の実験の期待もある。

入射器のビームラインにアクセスして実験を行うために は、全てのマイクロ波電源を停止させる必要があるなど、 入射器内での実験には困難が伴う。それでも、高エネルギ ーのパルス電子が得られる施設は多くはないので、過去に も、初期のアンジュレータ放射光発生実験、アクシオン粒 子探索実験、SSC向けのカロリメータ検出器開発実験、初 期の低速陽電子実験、などが入射器の第3スイッチヤード において行われた。

KEKB に向けた陽電子生成に関しては,都立大,広島大 や仏オルセー研究所,露トムスク大との共同研究として, 複数回の実験において,シリコンやダイヤモンドも含めた 標的の評価と,厚さの最適化を行った。単純な物性からは 30 mm ほどのダイヤモンドに期待もあったが,多重散乱 のために効果が大きくないことがわかった。非結晶タング ステンでは厚さ 14 mm が陽電子生成に最適であり,通常 運転でも用いられている厚さであるが,チャネリング放射 を生成すると,そのために見かけの放射長も短く変わり, タングステン結晶厚さは 10.5 mm が最も適していること がわかった。

確認されたこの条件を用いた単結晶陽電子標的を用い て,2006年から1年間,チャネリング放射によって約 30%向上した陽電子発生を行い,KEKB運転に貢献する



図3 設置された単結晶標的。銅の冷却ブロックの中央に設置された四角の単結晶タングステン標的。左の小さな穴は陽電子を生成しない時に電子を通す穴。



図4 非結晶と単結晶のタングステンについての,標的厚さに対 する,陽電子生成効率のプロット。

ことができた(図3,4)。その後は、SuperKEKB向けの開 発も始まり、1 mrad以下の角度精度や冷却のリスクを考慮 し、単結晶標的の運転での使用は行われていないが、将来 SuperKEKB入射での利用の可能性もあり得ると考えている。

KEKB を目的とした陽電子生成においては,主に単バン チ大電流陽電子の生成効率の向上が課題であったが,例え ばリニア・コライダのように陽電子の平均電流が大きい場 合には,温度上昇や衝撃疲労による標的の破壊が課題にな ることが早くから指摘されていた。その解決策として,図 5のようにガンマ線の生成と電子・陽電子対生成を分離す るハイブリッド標的という考え方が提案された。ガンマ線 の生成方法としては,アンジュレータを使用する方法が主 要な方法として認識されているが,薄い重金属標的の制動 放射や,チャネリング放射の利用も考えられる。

チャネリング放射のハイブリッド標的実験も,図5のような配置で入射器において行われたが,結果をリニア・コライダの条件に外挿すると,やはり後段の対生成標的の発熱の問題は大きく,ILC (International Linear Collider)においては2013年から正式な選択肢からは外れている。しかし,結晶標的のガンマ線生成効率の高さは魅力であるため, ヨーロッパ中心のCLIC (Compact Linear Collider)においては正式な選択肢の一つとなっており,さらに後段の陽電子生成標的に冷却の実績のある粒状標的を採用した実験を震



図5 初段の結晶標的はガンマ線の生成に使用し、同時に生成される電子陽電子対は電磁石等で排除する。後段の標的は陽電子の生成に用いるが、入射荷電粒子が無いために発熱が抑えられる。実験では、後段標的に粒状標的を用い、生成された陽電子を分析電磁石で検出器に導き、質・量の観測を行った。



図6 2層にした粒状タングステン標的の例。今回は青い粒に熱 電対を取り付け,陽電子発生効率とともに温度上昇を測定 した。

災の 2011 年に予定していた。粒状標的は、バルクの金属 に比べ粒の間でヘリウムによるガス冷却が可能となるため に有利で、他の加速器実験でも用いられている。

残念ながら、その後震災の復旧を優先せざるを得 ず、今期まで実験を行うことはできなかった。今期は、 SuperKEKBの入射を前にして、高エネルギーの電子の使 用が可能となってきたため、PF入射直前のビーム調整予 備日の休日を利用して、予定していた粒状標的を用いたハ イブリッド標的実験を行うことができた。

今回の実験は、実験装置の震災前の状態への回復に重 点を置き、さらに図6のような粒状標的の温度上昇の測定 を行った。実験は約1nC、7 GeV の電子を厚さ1mmのタ ングステン結晶に入射し、生成した電磁シャワーから荷電 粒子を電磁石により排除し、ガンマ線のみをその後のタン グステン粒状標的3種類に導き、生成された陽電子を分析 電磁石とチェレンコフ測定器で観測した。

その結果,期待した結果を得ることができ,現在解析を 急いでいるところである。今後,SuperKEKBや放射光へ の電子陽電子入射が密になると予想され,この共同実験を 継続できるかどうかわからないが,可能な範囲で共同研究 の要望に答えていきたいと考えている。

入射器の現状

加速器第五研究系研究主幹 古川 和朗

概要

秋の PF 及び PF-AR 放射光施設への電子入射運転と低 速陽電子施設の運転は順調に行なわれ,12月21日朝に 終了した。フェーズ1コミッショニングと呼ばれる最初の SuperKEKB リング調整運転入射を2016年2月にひかえて, 入射器内でのコミッショニング運転も進めることができた。

SuperKEKB 向けの陽電子生成については順調に準備が 進んでいたが、この秋、陽電子を集束捕獲するフラックス コンセントレータに最大電流を印加したところ、放電が起 こり、電流を下げて運転を行っている。フェーズ1コミッ ショニングには大きな問題は無いと思われるが、障害の解 析を急いでいる。

また,大電流運転に備えて,引き続き放射線管理につい ての段階的な変更申請と遮蔽の増強を進めている。

PF-AR の 2.85 GeV 入射

ナノビーム・スキームを採用する前の SuperKEKB 計画 には、陽電子のエネルギーを上げ、電子のエネルギーを下 げるという、エネルギー交換によって、電子雲不安定性の 問題を緩和する案があった。これに対応するために、陽電 子のエネルギー利得を倍増させる C バンド加速ユニット の開発・設置を行い、KEKB・放射光の入射にも使用する ことで、運転経験を積んできた。その後、エネルギー交換 案は採用されなかったため、C バンドユニットは必要なく なり、さらに、SuperKEKB 向けの低エミッタンスの電子・ 陽電子入射には障害となるため、撤去が決まっていた。

昨夏,その撤去を行わざるをえなくなったが,PF-AR の入射エネルギー 3.0 GeV は満足できるものの,冗長性は なくなり,1台でも加速ユニットが障害を起こすと故障修 理が終わるまで入射ができない可能性が生じることになっ た。そこで,担当者間で議論した結果,今期(2015年10 月~12月)から,PF-AR 直接入射路を使用した 6.5 GeV 入射を行うまでは,入射エネルギーを 2.85 GeV まで下げ て信頼性を上げることにした。今期の立ち上げ時に,入射 調整時間を多く割り当てた結果,実験は成立することがわ かり,この条件で入射を継続している。関係者のご協力に 感謝したい。

RF 電子銃の評価委員会

11 月 19, 20 日に RF 電子銃の評価委員会を開催し,前 回の評価委員会での提案に従って進めてきた開発について の報告を行った。この間に熱電子銃の再設置が行われたた め,ビーム運転を長期間行うことはできなかったが,レー ザーの開発を中心として詳細な評価をいただいた。前回に 引き続き現場での議論にもできるだけ長い時間を割り当 て,会議室での議論と合わせて,理解を深めることができ た(図1)。







 図1 RF 電子銃の評価委員会の会議室,及び A1 電子銃前,A1 第 2 レーザー室での議論。

入射器の SuperKEKB 向けコミッショニング

秋の入射器コミッショニングにおいては、まずは2月からのフェーズ1コミッショニング向けの準備が進められた。フェーズ1においてはバンチ当たり1nC程度の電子と陽電子ビームが期待されている。フェーズ1の開始時期をダンピングリングの完成よりも前に設定したので、陽電子については1nCのビームの確保は保証されていないが、熱電子銃を用いた入射器内での要求ビームは確認されつつある(図2,3)。生成陽電子の捕獲のためのフラックスコンセントレータについては、先に述べた放電障害により印加電流値は設計値の半分としているが、フェーズ1の対応について大きな障害とならないと考えている。今後、フェ



図2 入射器全体にわたる電子輸送の様子。上から水平位置, 垂 直位置, 電荷量, 左端が電子銃位置, 右端は入射器終端。



図3 陽電子輸送の様子。中央左が陽電子標的,中央右のダンピングリング接続部まで約2nC,入射器終端まで約1nCの 陽電子ビームを導いている。

ーズ2も考慮しながらビームの準備を進めていく予定であ る。フェーズ1立ち上げ時には熱電子銃を使用するが,期 間内に RF 電子銃も適用していきたいと考えている。

ビームの測定技術の確立も急いでおり,ビームワイヤス キャナ,スクリーンモニタと四重極磁石を用いたビーム測 定,高精度スクリーンモニタの開発,高精度ビーム位置モ ニタの試験と設置,ビーム縦方向測定のためのストリーク カメラ,などに時間を割いた(図4)。

入射器の遮蔽の増強

入射器の SuperKEKB 向けコミッショニングにおいては, 段階的にビーム電流を増やしており,これに合わせて放射 線管理についても段階的に施設変更の申請を行ってきた。 対応して,入射器の各区域の遮蔽の試験を繰り返しており, これまでも,電子銃部,180 度偏向部,陽電子標的部,ダ ンピングリング接続部,入射器終端スイッチヤード部,な どで遮蔽を増強してきた。鉛,鉄,コンクリート,ポリエ チレン等の部材を主に機構内で調達し,設置している。遮 蔽は有効に機能すると思われ,協力いただいた各施設の関 係者には感謝したい。





図4 B セクタにおけるワイヤスキャナによるビーム特性測定の 例。